

# 研究会 開催案内

## 第3回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 26 年 9 月 24 日（水）13:00～17:15

会 場：産総研・臨海副都心センター

テーマ：“転換期”の電機産業におけるレーザプロセス技術動向

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

## 第3回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 26 年 10 月 8 日 13:00～17:30

会 場：NTT 厚木研究センタ

テーマ：400G イーサの標準化動向と光通信用デバイスへの要求

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

## 第3回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成 26 年 11 月 13 日（木）13:30～17:10

会 場：慶應義塾大学（三田キャンパス・北館ホール）

テーマ：公開ワークショップ [グローバル化] 関連

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

## 第3回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成 26 年 11 月 14 日（金）13:00～22:00

会 場：松島（宮城県）

テーマ：機能材料・薄膜・応用技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山下 E-mail: omat@oitda.or.jp

## 第4回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 26 年 12 月 4 日（木）～5 日（金）

会 場：公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター／独立行政法人日本原子力開発機構敦賀本部 他

テーマ：高出力レーザおよび加工技術に関する最新動向（見学会併催予定）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp